PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-009368

(43)Date of publication of application: 30.01.1981

(51)Int.Cl.

C23C 15/00

CO3C 17/34 CO4B 41/06

C08J 7/04

(21)Application number: 54-083165

(71)Applicant : SANYO SHINKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

30.06.1979

(72)Inventor: DATE TETSUYA

SAKAI KENJI

(54) METHOD FOR DECORATION BY PRECIOUS METAL THIN FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To accomplish the decoration simply at a low cost without damage to the appearance of material by forming a precious metal film made of Au, Pt or the like with sputtering after undercoating of a transparent metal film on the surface of material to be decorated.

CONSTITUTION: Material to be decorated such as glass, ceramics, plastics or the like is placed into a vacuum vessel to make a specified mixed gas atmosphere. Subsquently, DC voltage is applied to a transparent metal, for example, In2O3-SnO2 alloy or the like as the first target material to cause sputtering whereby a transparent metal film is formed on the article to be decorated. Then, DC voltage is applied to a precious metal such as Au and Pt to cause sputtering whereby a precious metal layer is formed on the transparent metal layer. This enables beautiful decoration by a precious metal thin film without damaging the beauty of the intended article at all.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(9) 日本国特許庁 (JP).

OD 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56-9368

©Int. Cl.³ C 23 C 15/00 C 03 C 17/34 C 04 B 41/06 C 08 J 7/04 識別記号 庁内整理番号 7141—4K

8017—4G 6625—4G 7415—4F ❸公開 昭和56年(1981) 1 月30日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

の 貴金属薄膜による装飾方法

②特 願 昭54-83165

②出 願 昭54(1979)6月30日

⑩発 明 者 伊達哲也

東大阪市楠根 1 丁目55番地三容 真空工業株式会社内 ⑩発 明 者 坂井健司

東大阪市楠根1丁目55番地三容

真空工業株式会社内

⑪出 願 人 三容真空工業株式会社

東大阪市楠根1丁目55番地

四代 理 人 弁理士 西田新

明 細 智

1. 発明の名称

貴金属薄膜による装飾方法

2. 特許請求の範囲.

- (1) ガラス,セラミック,プラスチック等の被装飾物品の表面に In 2O3 SnO2 合金等の透明金 異談をアーダーコートとして被覆したのちに、Au, Pt 等の貸金属をスパッタリングにより形成する ことを特徴とする食金属腺による装飾方法。
- (2) 2 極以上の金属を選択的にスパッタリング する数量を使用し、はじめに透明金属をスパッタ リングさせ、次に貴金属をスパッタリングさせる ことにより、被装飾物品の表面に透明金属膜と貴 金属膜を連続的にスパッタリング形成することを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の貴金属に よる装飾方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はガラス、セラミック、プラスチック等 の表面に会などの資金異海膜による装飾を施こし た装飾品の製造方法に関し、ガラス食器、化粧品 容器、限明器具のように、透明物品の表面に資金 属の装飾を施とすに適するものである。

従来、例えばガラス製品の表面に金の被覆を施 とす場合、ガラス表面に金を直接形成しても付着 性が悪く使用中に剝継するため、通常はガラスに 対し密着性の良好なクロームをアンダーコートと してガラス表面を被つた上に金を付着させていると そのため、ガラス製品の表面についるとは ガラスが見えなくなって、あたかもクロームの ガラスが見えなくなって、あたかもクロームは ガラスが見えなくなって、あたかもクに祝が ある。 また、ガラス製品の表面にクロームが また、ガラス製品の表面にクロームが また、ガラス製品のとされていると また、ガラス製品のとなった。 ときはクローム層を介して金装師を見 とになるから、金本来の輝きが歪められて視覚されるという欠点があった。

本発明の目的は、ガラス又はブラスチック等の 柔材そのものの美磁をいささかも扱うことなく、 しかも金、銀、白金等の資金属の金属光沢を忠実 に視覚しうる優れた牧姉方法を提供することにあ る。本発明の他の目的は上記袋姉物品を安価かつ

特開昭56-9368(2)

選単に製造する方法を提供することにある。

以下、本発明の突施例をその設造装置とともに 説明する。

第1図に本発明の実施のために使用するスパッタリング装置の縦断面図を示す。

(3)

被処理体としてグラスを用い、第一のターゲット材料として In2O3 9 0 %、 SnO2 1 0 % モル比の合金を用い、第二のターゲット材料として Au を用いる。容器内を 5 × 10⁻⁵ Torr の異空にしたのち Ar 9 0 %、 O2 1 0 %体 検比の混合 ガスを導入してガス圧力を 1 × 10⁻³ Torrに側ではなるを導入してガス圧力を 1 × 10⁻³ Torrに側ではなると導入してガス圧力を 1 × 10⁻³ Torrに側ではない、第一の直流 はののは上 3 8 0 V を第一のターゲットに印加し、0.3 5 A の 3 位 で 3 0 分 個 次 で 3 0 分 個 次 で 3 0 分 個 ス パッタリングし、 次 に 第二の 直流 は 源 に で 4 0 V を 第二の ターゲットに 印加し、0.3 A の 3 A の

このように処理されたグラスは、第2図に設隘 状態を広大して示すように、ガラス20の設面に 厚さ30Åの酸化インジウムを主体とする透明金 叫脳21が形成され、その表面に厚さ400Åの Au 脳22が形成され、さらにその衷面に厚さ 被加工物Cが取付けられる。

容器2の側壁には複数個のターゲット13を記してると共に、その背後にマグネトロン型マグルと サングに磁切をつかった磁切をではなりのが出ての では、彼数個のターゲットの約半数を選出ののないがある。 彼数個のターゲットの前流電話15の 降極に接続し、 残りの約半数を費金属の スパッタリング用として第二の直流電源16の降極に接続し、 それぞれの隔極を切換えスイッチ17を介して容器2に接続し、容器2、 軸10を介して被処理体間に

この装置を使用するときは、容器2内を真空に 排気するとともに、ガス導入管4から制御された 混合ガスを導入して容器内を所定の芽囲気に調整 し、モータ8により被処埋体Gを自転公転させる。 また同時に、ターゲットと被処埋体間に直流電圧 を印加してスパッタリングを行う。

次にこのようなスパッタリング装置を用いた本 発明の実施例を説明する。

実施例1:

(4)

被処理体として、アクリル樹脂の成形品を用い、第一のターゲット材料として前記実施例と同じ InO3-SnO2 合金を用い、第二のターゲット材料としてAu を用いた。容器内を5×10⁻⁵Torrの真空にしたのちAr 90%、O2 10% 体積比の混合がスを導入してガス圧力を1×10⁻³Torrに調整した。このような雰囲気ではじめに第一の直流電源を用いて印加健圧400V、電流値0.3 AにてIn2O8-SnO2を1分間スパッタリングし、次に第二の直流電源に切換えてIn2O8-SnO2を2分間スパッタリングした。

このようにして処理されたプラスチックはO2 10分のガス雰囲気中でスパッタリングを行ったため特に焼成工程を経なくても前述の変施例で得られたものと同様に、黄金色に輝く金と同じ外観のものが得られた。

本発明によれば、表面処理層にクローム等の不 武明金属層を含まず、透明金属層と資金属層のみ から構成されているので、資金属本来の光沢が明 るく輝く英麗な装飾をガラス,プラスチック製品 の表面に安価に施こすことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施のために使用するスパッタリング装置の縦断面図である。第2図は本発明により得られた物品の表層状態を拡大して示す断面図である。

20…ガラス体、21…透明金網層、22…貴金属層、23…透明金属層。

特許出願人 三容真空工業株式会社 代 組 人 弁理士 西 田 新 (7)



